可変ミラーを用いた光波面制御

電子工学専攻 植田研究室 水野 克彦

1.背景、目的

今日、天文、産業応用分野において、光波面 を制御することが重要な課題となってきている。 光波面を制御することによって光波面の乱れや 収差が抑えられ、天文分野においては精度のよ いデータ、産業応用分野においては微細な加工 が可能になると期待されている。レンズの特性 などによる定常的な波面の乱れや収差であれば 無収差レンズや非球面レンズなどの光学機器を 用いることにより小さくすることも可能である。 しかし、光波面の乱れ量が時間的に変動する場 合にはそれだけでは非常に困難である。そのた め、様々な場所で時間依存する乱れにも追随で きる光学機器の研究が行われている。現在、代 表的なものとして PZT、静電気力を利用した可 変ミラー、液晶光学素子を用いた空間位相変調 素子などがある。しかし、これらを用いた補正 システムは高価かつ複雑な制御システムが用い られており、コンピュータによる複雑な計算も 必要である。本研究ではピストン、熱を利用し た可変ミラーによる光波面制御システムの構築 を目的としている。

2.曲率可変ミラーを用いた光波面制御 2-1 曲率可変ミラーの構造と変形特性

本研究室で考案された曲率可変ミラーは金コーティングされたシリコンウェハ(30mm,t0.5mm)をミラーとして用い、背後に設置されているピストンを移動させることにより内部に満たされているエタノールを媒体としてミラー面を凸面に変形することができるものである。曲率可変ミラーの写真を図1に示

す。



図1:曲率可変ミラー

この曲率可変ミラーを図2のようにモデル化して考えると、ピストンの移動距離とミラーの曲率半径には次のような関係が成立する。

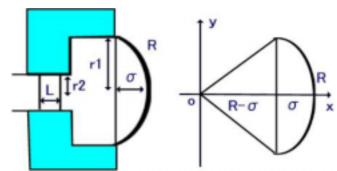


図2:曲率可変ミラーのモデル図

$$L = \frac{1}{r_2^2} \left(\frac{2}{3} R + \frac{1}{3} \sqrt{R^2 - r_1^2} \right) (2R^2 - 2R\sqrt{R^2 - r_1^2} - r_1^2)$$

これはピストンの移動による体積変動が全てミラーの曲率変動に寄与したものとして式を導出した。また、この曲率可変ミラーのピストンの移動距離と曲率半径の関係を既知の曲率半径を持つミラーとの比較により求めた。その結果を図3に示す。 先の理論の結果も同図に載せる。この結果からこの曲率可変ミラーでは曲率半径 600mm まで再現できることを確認することができた。

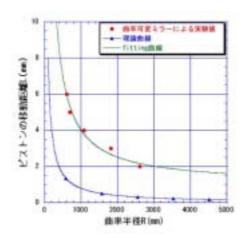


図3:曲率半径とピストンの移動距離の関係

実験結果が理論曲線と異なるのはミラーが O リングで止められているため完全な凸面状に 変形ができていないこととピストンを移動させたにもかかわらずミラーが平行移動し、曲率 変動に寄与しない部分が存在することが原因であると考えられる。

2-2 曲率可変ミラーを用いた光波面制御

先に示した特性をもつ曲率可変ミラーを用いた 曲率補正の実験系を図4に示す。

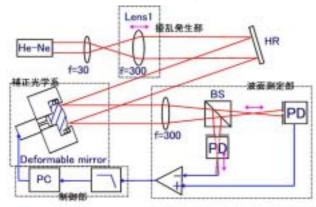


図4:曲率可変ミラーを用いた光波面制御実験

今回の実験では Lens1 を光軸に平行移動させることによって光波面の曲率変動を促した。本研究で考案したものとしてフォトディテクタ(PD)を2つ使用した波面測定部がある。波面測定部に入射した光はレンズを通過し、ビームスプリッタで2つに分けられ集光する。図のよ

うに PD を集光点の前後に置き、平行光が入ってきたときにこれらの PD の電位差がゼロになるように設定する。Lens1 の移動によって入射する光が曲率を持つと集光点の位置が移動しPD に電位差が生じる。このようにして生じた電位差が電気回路、パソコンを経る事によって制御信号に変換され曲率可変ミラーに送られる。本研究では PD の電位差がゼロ、つまり波面測定部に入射する光波面が平行光になるよう補正を行った。曲率補正実験結果を図 5 と図 6 に示す。

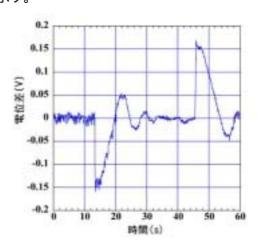


図 5: 一方向単一変動に対する曲率補正結果

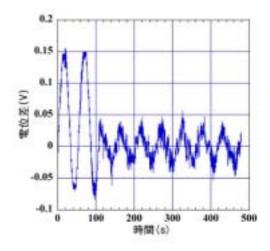


図 6:連続往復変動に対する曲率補正結果

図5ではレンズの移動を一方向に1回動かし、 それによる光波面の曲率変動を曲率可変ミラーで補正した。この時のレンズの移動距離は

10mm である。 測定開始後 13,46 秒における急 峻な電位差変化はレンズ移動に伴うものであ り、その後曲率可変ミラーで電位差、つまり光 波面の曲率変動が補正されていることがわか る。この時の補正に必要な時間は 10 秒であっ た。また、図6はレンズの移動を連続的に往復 させたときの結果である。測定開始から 100 秒 までは制御を行っていないため、レンズ移動に よる曲率変動をそのまま表している。その後制 御を開始することによりレンズ移動による曲 率変動が抑圧されていることがわかる。この時 の抑圧利得は2.75であった。今回構築したシス テムにおいて抑圧利得を決定するものは変動 振幅、変動中心、変動周波数の3つである。先 の2つを一定にし変動周波数のみを変化させ抑 圧利得の変化を測定した。その結果を図7に示 す。この結果から 23mHz 以下で抑圧利得 2.0 以上、35mHz で抑圧利得 1.0 となることが確認 できた。

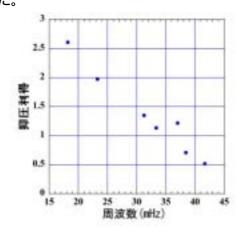


図7:変動周波数と抑圧利得の関係

3.熱可変ミラーを用いた光波面制御

3-1 熱可変ミラーの構造と変形特性

本研究では2つ目の可変ミラーとしてバイ メタルを利用した熱可変ミラーを作製した。熱 可変ミラーの構造を図8に示す。バイメタルは 熱を入力することによって曲がる性質を持っ ている。先の実験と同様のシリコンウェハミラーを用いバイメタルをミラーの背部全面に接着した。このように接着することによりミラーを凹面に変形させることができる。

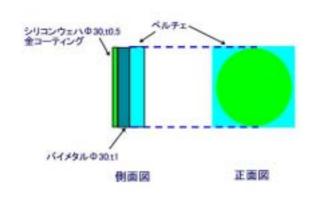


図8:熱可変ミラーの構造

また熱入力、冷却デバイスとしてペルチエを使用した。バイメタルを円盤型にしたときの温度と中心部のへこみ量の関係は式1となる。本研究で用いたバイメタルの大きさ(30mmt1.0mm)で計算すると式2のような結果を得る。

$$D = \frac{K\Delta T d_1^2}{4t} \tag{1}$$

$$D = 3.3\Delta T(\mu m) \tag{2}$$

K:湾曲係数,D:変位量,t:バイメタルの厚さ,d_1: バイメタルの外径, T:温度変位

ミラーの中心部のへこみ量とミラーの曲率半 径の関係を図9のようにモデル化すると式3が 得られ、グラフは図10のようになる。

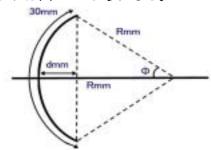


図9:曲率半径とへこみ量のモデル

$$d = R(1 - \cos\frac{2700}{\pi R})$$
 (3)

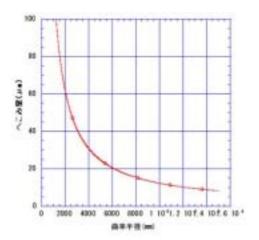


図 10: 曲率半径とへこみ量の関係

この熱可変ミラーに熱を入力したときのミラーの表面形状を、flat ミラーを用いたマイケルソン干渉計で観測した。その結果を図 11 に示す。

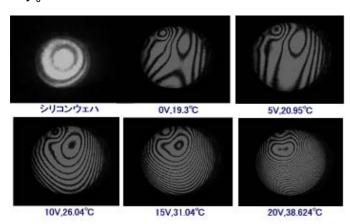


図 11: バイメタルの各温度時の干渉縞

この図から概ね円状にミラーが変形していることがわかる。また、温度を上昇させることにより干渉縞の間隔が短く、つまりミラーの曲率半径が小さくなっていることがわかる。ここで、この干渉縞の数からミラーのへこみ量を計算した。その結果を図 12 に示す。今回、実験系内でビーム径を 12mm に切り出したため、ミラーの大きさではなく光が当たっている部

分のみを考慮に入れて計算を行った。この結果 からバイメタルの温度とへこみ量の間に線形 の関係が成り立っていることがわかる。

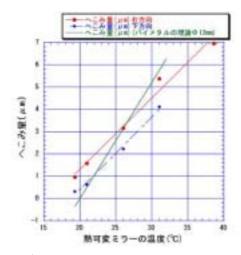


図 12:バイメタルの温度とへこみ量の関係

また、先に示したバイメタルの変形によるへこみ量も温度に対して線形の関係であったことを考えると、今回作製した熱可変ミラーはバイメタルの変形によりミラー形状が変形していると考えることができる。しかし、図 12 から実験とバイメタルの理論とは傾きが異なっていることもわかる。これはミラーとバイメタルを接着するときに用いた接着剤が変形力を吸収しているからだと考えられる。この熱可変ミラーの温度と曲率半径の関係を図 13 に示す。

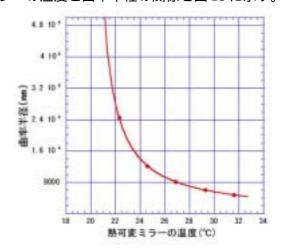


図 13: バイメタルの温度と曲率半径の関係

3-2 熱可変ミラーを用いた光波面制御

次にこの熱可変ミラーを用いた光波面の曲率補正 実験を行った。実験系を図14に示す。

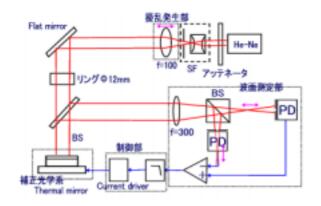


図 14: 熱可変ミラーを用いた曲率制御実験

波面測定部として、先の曲率可変ミラー実験時と同様なシステムを用いた。

このときの曲率補正結果を図15に示す。

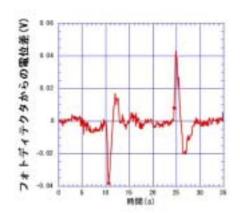


図 15:熱可変ミラーを用いた曲率制御

10,24 秒時点の急峻な電位差変化はレンズ移動に伴うものであり、その後熱可変ミラーによる補正が行われていることが確認できる。この時のレンズの移動距離は 100 μm、補正に必要な時間は 5 秒であった。電位差がゼロで安定することからペルチエを装着した熱可変ミラー、今回用いた波面測定部、制御部を用いることによって光波面の曲率を自動制御することができることが確認できた。

4.まとめ

4-1 結果

本研究では2つの可変ミラーによる光波面 の曲率補正を試みた。1つ目はアクチュエータ にモーター駆動のピストンを利用した曲率可 変ミラーである。この曲率可変ミラーでは曲率 半径 ~600mm までを実現した。またこの曲 率可変ミラーを用いて光波面の曲率制御を行 うことができた。その際、変動周波数 23mHz で抑圧利得 2.0 以上を実現した。しかしこの曲 率可変ミラーの制御帯域は動作条件により異 なるが mHz オーダーと低く、アクチュエータ であるピストンがその制御帯域を決めている ことがわかった。そのためアクチュエータを改 善することが制御帯域の向上につながると考 えられる。2つ目はバイメタルを用いた熱可変 ミラーである。このミラーにおいてはバイメタ ルの接着時でその表面精度がほぼ決まってし まうことが判明した。今回製作した熱可変ミラ -を用いることによってレンズ移動に伴う光 波面の曲率制御を行うことができた。さらに熱 可変ミラー時では波面制御システム内にコン ピュータを用いることなく光波面の曲率制御 を行うことができた。

以上から、今回考案した波面測定部で光波面の曲率変動を測定することができ、さらに非常にシンプルな光波面の曲率制御システムの構築ができたと言えるだろう。

4-1 今後の課題 将来展望

曲率可変ミラーにおいては、制御帯域を決めているピストンの改善が第1の課題である。径の大きいピストンを用いる、モーターの駆動スピードを上げるなどアクチュエータの根本的解決により制御帯域を向上させることが重要である。

熱可変ミラーにおいては、まずバイメタル接

着後の表面精度の向上である。現在のところ 12mm 内で 1.6 μm 以下は実現したが、接着剤をより綺麗に均一に塗布することにより 1 μm 以下にすることが可能であると考えている。また、変形の等方性という意味でも接着剤の選択や均一に塗布することは重要な課題であるといえる。さらに、曲率補正限界や制御帯域の測定も重要な課題である。

本研究では光波面の曲率のみを対象として 補正を行ったが、光波面の曲率を補正するだけ では不十分である。よって収差など他の影響も 補正できるようにミラー変形を曲率以外に広 げる必要がある。図 16 のようにバイメタルを 細切れにしてミラーの背後につけることによ って任意な変形を促すことが可能であると考 えている。しかし、これでは全体の変形が困難 になることが考えられるため、今回のような全 体の形状を決めるものと局所的な形状を決め るものの融合が必要であると考えている。

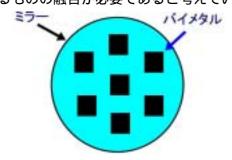


図 16:任意に変形可能な熱可変ミラー

最後になったが本研究室で光をフェーズマスクに通すことによってそのフーリエパターンで各収差を分類できることをシミュレーションにより示すことができたため、ここに記述する。図 17 がフェーズマスクであり、そのフーリエパターンが図 18 である。フェーズマスク内の黒くなっているところは位相シフトゼロ、それに対し白くなっているところは位相をシフトさせる領域である。フーリエパターン内の集光点は Zernike 多項式で求まる各収差項

に対応している。

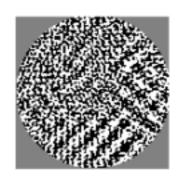


図 17:フェーズマスク

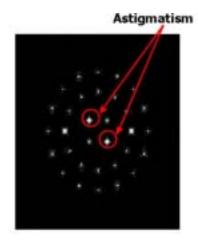


図 18:フーリエパターン

例えば記載されている2つの集光点は1つのastigmatismに対応していてこれらの集光強度が同じ場合、つまり集光強度差がゼロの場合にその収差がゼロであることを意味する。このフェーズマスクを用いることによって各収差を分解することができ、個々に収差を補正することが可能になると考えている。また、2つの集光強度の差をゼロにすることにより収差を補正することができるので、今回考案した2つのフォトディテクタを用い電位差がゼロになるように制御する波面制御システムを応用することができると考えている。

5. 参考文献

Gleb Vdovin and Mikhail OPTICS LETTERS vol.27,No.9,677(1994)